### **OPTICAL INFORMATION MEDIUM**

Publication number: JP5159358

Publication date: 1993-06-25

Inventor: AKI

AKIYAMA TETSUYA; ISOMURA HIDEMI; YOSHIOKA

KAZUMI; OTA TAKEO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

G11B7/24; G11B7/24; (IPC1-7): G11B7/24

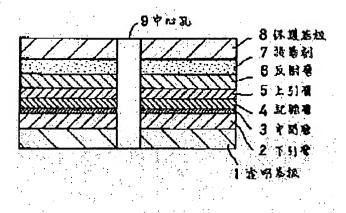
- european:

Application number: JP19910317925 19911202 Priority number(s): JP19910317925 19911202

Report a data error here

#### Abstract of JP5159358

PURPOSE: To provide the optical information medium which executes recording, reproducing and erasing of information by irradiation with a laser beam, etc., can execute good recording by overwriting and withstands many rewriting and environmental changes. CONSTITUTION: Tantalum oxide or tantalum nitrooxide having the thermal conductivity higher than the thermal conductivity of an over coating layer 5 is used as the material of an under coating layer 2, by which the difference in the diffusion rate of heat between the under coating layer side and the over coating layer side is decreased and the unbalance of the temp, at the time of recording is decreased. A thin intermediate layer 3 essentially consisting of zinc sulfide is provided between the under coating layer 2 and the recording layer 4, by which the generation of peeling, etc., between the under coating layer 2 and the recording layer 4 are substantially prevented. Then, the good recording by overwriting is executed and the optical information recording medium which withstands many times of rewriting and environmental changes is obtd.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11) 特許出願公開番号

# 特開平5-159358

(43)公開日 平成5年(1993)6月25日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 7/24

536

7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数6(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平3-317925

(22)出願日

平成3年(1991)12月2日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 秋山 哲也

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 磯村 秀己

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 吉岡 一己

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 武田 元敏

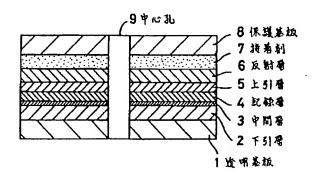
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 光学式情報媒体

## (57)【要約】

【目的】 レーザー光等の照射により情報の記録再生及 び消去を行う光学式情報媒体が、オーバーライトによる 良好な記録が行えると共に、多数の書換えや環境変化に も耐えられる。

【構成】 下引層2の材料として上引層5よりも熱伝導 率の大きな酸化タンタルまたはタンタル窒酸化物を用い ることによって、下引層側と上引層側の熱の拡散速度の 差が小さくなり、記録時の温度の不均衡が小さくなる。 また、下引層2と記録層4の間に硫化亜鉛を主成分とす る薄い中間層3を設けることによって、下引層2と記録 層4の間での剥離等が生じ難くなる。したがって、オー パーライトによる良好な記録が行えると共に、多回数の 書換えや環境変化にも耐えられる光学式情報媒体とな る。



.~~

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上に酸化タンタルを主成分とする下引層と、該下引層と後記記録層の間に硫化亜鉛を主成分とする薄い中間層と、部分的な結晶状態の変化によって情報の記録がなされる記録層と、硫化亜鉛を主成分して、前記下引層よりも膜厚の薄い誘電体からなる上引層と、金属薄膜からなる反射層を順次形成したことを特徴とする光学式情報媒体。

【請求項2】 透明基板上にタンタル窒酸化物を主成分 要になる。このためには、図2のように上引層5を薄くとする下引層を有することを特徴とする請求項1記載の 10 して記録層4と反射層6を近接させることが有効であ 光学式情報媒体。 る。

【請求項3】 中間層の膜厚が1m以上、5m以下である請求項1または2記載の光学式情報媒体。

【請求項4】 下引層の膜厚が150mm以上である請求項 1または2記載の光学式情報媒体。

【請求項5】 上引層の膜厚が15nm以上、50nm以下である請求項1または2記載の光学式情報媒体。

【 請求項6 】 中間層及び上引層が硫化亜鉛と酸化珪素 の混合体からなる請求項1,2,3 または5 記載の光学 式情報媒体。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザ光等の照射により情報の記録再生及び消去を行う光学式情報媒体に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】中心孔を有する情報記録用円盤の大容量 で高密度なメモリーとして光学式情報媒体が注目されて おり、現在、書換えが可能な消去型と呼ばれるものの開 発が進められている。

【0004】また、結晶化は記録層を結晶化温度以上、 融点以下の温度に加熱することによって行われる。通 常、記録マークの形成はアモルファス化によってなされ 40 る。

【0005】図2はこの消去型情報記録媒体の断面図であり、中心孔9を有する円盤状の透明基板1上にZnS-SiO2からなり、膜厚約150nmの下引層2、Te-Ge-Sb合金薄膜からなり、膜厚約20nmの記録層4、ZnS-SiO2からなり、膜厚約30nmの中引層5、Al合金からなり、膜厚約150nmの反射層6を形成し、その上に接着剤7を介して保護基板8を設けたものである。

【0006】記録層4を形成するTe-Ge-Sb合金は極 厚約30mの上引層5、Al合金からなり、膜厚約150mのめて結晶化速度が速いため、単一のレーザー光の強度を 50 反射層6を形成し、その上に接着剤7を介して保護基板

変調して照射するだけでアモルファス化及び結晶化ができる。したがって、この光学式情報媒体は、一般にオーバーライトの呼ばれる単一のレーザー光による情報の替換えが可能である。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】このような結晶化速度が速い記録層を用いた場合には、記録時に良好なアモルファス化を行うために、極めて急速な記録層の冷却が必要になる。このためには、図2のように上引層5を薄くして記録層4と反射層6を近接させることが有効である。

【0008】しかし、記録層4を境して下引層2側と上引層5側で熱の拡散速度が大きく異なり、記録時に温度の不均衡が生じる。これによって、10万~100万回という多回数の書換えを行った場合、変形による損傷を受け、良好な記録ができなくなるという課題があった。

【0009】本発明は上記従来の課題を解決するもので、オーバーライトによる良好な記録が行えると共に、 多回数の書換えにも耐えられる光学式情報媒体を提供す 20 ることを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、下引層の主な 材料を酸化タンタルまたはタンタル窒酸化物とし、下引 層と記録層の間に硫化亜鉛を主成分とする薄い中間層を 設けたことを特徴とするものである。

[0011]

【作用】本発明によれば、下引層の材料として上引層よりも熱伝導率の大きな酸化タンタルまたはタンタル窒酸化物を用いることによって、下引層側と上引層側の熱の 拡散速度の差が小さくなり、記録時の温度の不均衡が小さくなる。また、酸化タンタル及びタンタル窒酸化物は記録層との付着力が弱いが、境界に硫化亜鉛を主成分とする薄い中間層を設けることによりこの付着力が改善され、記録時及び環境変化による熱衝撃に耐えられるものとなる。

【0012】したがって、本発明は上記した構成により、オーバーライトによる良好な記録が行えると共に、 多回数の替換えや環境変化にも耐えられる光学式情報媒体となる。

[0013]

【実施例】以下、本発明の一実施例について、図面に参 照しながら説明する。

【0014】図1は本発明の一実施例における光学式情報媒体の断面図である。これは中心孔9を有する円盤状のポリカーボネート製透明基板1上に、Ta2Osからなり、膜厚約180mの下引層2、ZnS-SiOzからなり、膜厚約3nmの中間層3、Te-Ge-Sb合金薄膜からなり、膜厚約20nm記録層4、ZnS-SiOzからなり、膜厚約30nmの上引層5、Al合金からなり、膜厚約150nmの反射層6を形成し、その上に接着剤7を介して保護基板

470

8を設けたものである。

【0015】この光学式情報媒体を回転させ、線速度11 m/secで波長830nmのレーザー光を用いて3.43NHzと1M Hzの信号を交互に記録し、合計100万回のオーパーライ トを行ったところ、良好な再生信号が得られた。また、 この光学式情報媒体を室温環境から90℃に保たれた恒温 槽中への投入及び取り出しを行っても、各層間での剥離 やクラックの発生などの損傷は生じなかった。

3

【0016】本実施例では、下引層材料を酸化タンタル としたが、タンタル室酸化物でもよい。記録層について 10 光学式情報媒体を実現できるものである。 も、本実施例ではTe-Ge-Sb合金薄膜を用いたが、結 晶化時間が100nsec以下のものであれば、他の記録層材 料を用いた場合でも本発明は有効であり、反射層の材料 はAu等、他の金属を用いてもよい。

【0017】また、各層の膜厚は、光学的な干渉効果に よる再生信号の大きさと、熱の拡散速度を考慮して決定 されるものであり、下引層の膜厚は150nm以上であるこ とが好ましい。上引層の膜厚は15nm以上50nm以下である ことが好ましい。中間層の膜厚は1mm以上、5mm以下で あることが好ましい。

#### [0018]

【発明の効果】以上説明したように本発明の光学式情報 媒体は、下引層の材料として上引層よりも熱伝導率の大 きな酸化タンタルまたはタンタル窒素化物を用い、下引 層と記録層の間に硫化亜鉛を主成分とする薄い中間層を 設けることにより、オーバーライトによる良好な記録が 行えると共に、多数の書換えや環境の変化に耐えられる

# 【図面の簡単な説明】

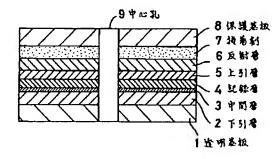
【図1】本発明の一実施例における光学式情報媒体の断 面図である。

【図2】従来の光学式情報媒体の断面図である。

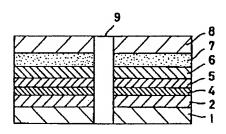
### 【符号の説明】

1…透明基板、 2…下引層、 3…中間層、 4…記 5…上引層、6…反射層、 7…接着剤、 録層、 …保護基板、 9…中心孔。

【図1】



[図2]



フロントページの続き

#### (72)発明者 太田 威夫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内